CLIPPEDIMAGE= JP363033174A

PAT-NO: JP363033174A

DOCUMENT-IDENTIFIER: JP 63033174 A

TITLE: PRODUCTION OF TARGET FOR SPUTTERING

PUBN-DATE: February 12, 1988

INVENTOR-INFORMATION:

NAME

KEZUKA, HIROYUKI

ASSIGNEE-INFORMATION:

NAME

TANAKA KIKINZOKU KOGYO KK

COUNTRY

A/N

APPL-NO: JP61174944

APPL-DATE: July 25, 1986

INT-CL (IPC): B23K001/00; B23K001/20; C23C014/34

US-CL-CURRENT: 454/292

ABSTRACT:

PURPOSE: To solve the problems of contamination and wetting

property of a

target simultaneously by preliminarily coating a Cu-base alloy

contg. specific

metals onto joint surfaces at the time of joining a target

material and backing

plate by a bonding material.

CONSTITUTION: The Cu-base alloy 4 contg. at least one kind of

Co, Ni, and

Fe is coated by sputtering onto the respective joint surfaces of

the target

material 1 consisting of Pt and the backing plate 2 consisting of

a stainless

steel. The respective joint surfaces of the material 1 and plate

2 on which

the alloy 4 is coated are then joined by the bonding material 3

consisting of

Pb-Sn solder and In to form the desired target 5. The target for

sputtering

which obviates the contamination by the bonding material and is

satisfactorily

welded to the backing plate is thus obtd.

COPYRIGHT: (C) 1988, JPO&Japio

為、Ni (パリアー層) + Cu (濡れ性改善層) 。 の二層等の多層構造にしなければならないという 問題点がある。

そこで本発明は、ターゲット材料のバリアー層 及びバッキングプレートの濡れ性改善層を一層コ ーティングするだけでターゲットを作ろうとする ものである。

(問題点を解決するための手段)

上記問題点を解決するための本発明の技術的手段は、ターゲット材料の接合面及びパッキンググアートの接合面に、Cuを基合金としてこれにCr、Co、NI、Foの少なくとも一種を添加して成る合金を、夫々コーティングし、然る後ターゲット材料とパッキングプレートのコーティングした接合面をポンディング材にて接合して、クーゲットを作るものである。

ターゲット材料及びパッキングプレートの接合 面にコーティングする合金を、Cu 基合金として これにCr、Co、Ni、Feの少なくとも一種 を添加して成る合金とした理由は、Pb-Sn

直径 168 m、厚さ10 mのステンレス鋼より成るパッキングプレート 2 の接合面に、前記と同じ成分 組成及び厚さの合金 4 をスパッタリングによりコーティングし、然る後第1図 cにしめす如くターゲット材料 1 とパッキングプレート 2 に合金 4 をコーティングした接合面を、PbーSn(半田)及びInより成るボンディング材 3 にて接合して、スパッタリング用ターゲット 5 を製造した。

こうして製造したこのスパッタリング用ターゲット5と従来例のスパッタリング用クーゲットにおけるターゲット材料 I とバッキングプレート 2 との接合部の内部組織を検査し、接合面積を線透過試験にて測定した処、下記の表の右間に示すような結果を得た。(以下余白)

(半田)、 Inのいずれのボンディング材に対しても濡れ性が良く、ボンディング材の拡散を防止できて、くわれることがないからである。

(作用)

このようにCuを基合金としてこれにCr、Co、Ni、Feの少なくとも一種を添加して成る合金を、クーゲット材料及びパッキングプレートの接合面にコーティングした上で、両者をポンディング材にて接合すると、前記合金層がポンディング材の拡散を防止するので、ターゲット材料の汚染が防止され、また前記合金層はポンディング材との濡れ性が良好であるので、ターゲット材料及びパッキングプレートの接合が良好に行われる。

(事締例)

本発明のスパックリング用クーゲットの製造方法の一実施例を図によって説明すると、第1図a に示す如く直径 130 mm、厚さ 1.6 mmのP t より成るターゲット材料1の接合面に、下記の表の左脳 に示す成分組成、厚さの合金 4 をスパッタリング によりコーティングし、また第1図 b に示す如く

			コーティング周			接合面積
		ポンデ イング 材	成分組成 (bt%)	I¥ č μ m	内部組織	(%)
実施多	f 1	Pb-Sn	Cu-Fe10	10	625425材の 拡散無く満れ良好	95米以上
•	2		Cu-Cr10	•	•	,
•	3		Cu-Col5	•	,	•
	4		Cu-Ni 10- Fe-5	•	•	•
•	5	•	Cu-NilO- Cr5	•	•	•
	5	•	Cu-N110- CoS	•	•	,
•	7	in,	Cu-Ni30	•	•	•
使来例	1	Pb-Sn	Cu	•	ポンディン グ材の拡散 有り	•
,	2	1 n	Ni	•	ポンディン ク材の潰れ が磨い	接合不可

(発明の効果)

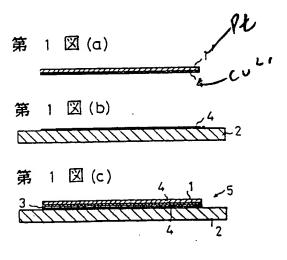
以上の説明で判るように本発明によるスパッタリング用ターゲットの製造方法によれば、ターゲット材やパッキングプレートの接合面にコーティングした合金層はボンディング材による拡散が無くボンディング材との濡れが良好であるので、ターゲット材料はボンディング材により汚染される

ことなく、バッキングプレートと良好に接合されて、面積の十分大きいスパッタリング用ターゲットが得られるという効果がある。

4. 図面の簡単な説明

第1図a、b、cは本発明のスパッタリング用ターゲットの製造方法の工程を示す図、第2図は従来の一般的なスパックリング用ターゲットの製造方法を示す図である。

出願人 田中貴金属工業株式会社



- 1…ターケット材料
 2…バッキングプレート
- 3…ポンディング材
- 4…コーティングする合金
- 5…本発明のスパッタリング用ターケット

第 2 図

3